



2026年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社岡本工作機械製作所
代 表 者 代表取締役社長 石井 常路
(コード番号 6125 東証 スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員
管理本部長 高橋 正弥
(TEL. 027-385-5800)

代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、2026年5月13日開催の取締役会において、以下の通り、代表取締役及び役員の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2026年6月26日開催予定の第127期定時株主総会および同総会終了後の取締役会にて正式決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

氏名	(新)	(現)
石井 常路	会長執行役員	代表取締役社長
伊藤 暁	代表取締役社長執行役員	取締役常務執行役員 技術開発本部長兼営業本部長

(2) 異動の理由

新たな経営体制により、更なる経営基盤の強化および企業価値の向上を図るため。

(3) 就任予定日

2026年6月26日

(4) 新任代表取締役の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有株式数
伊藤 暁 (1958年2月10日)	1981年 4月 当社入社 1995年 4月 当社シンガポール支店長 2003年 7月 当社海外営業部長 2005年 6月 当社取締役営業統括部長 2009年 6月 当社取締役技術開発部長 2015年 6月 当社取締役常務執行役員技術開発本部長 2023年 6月 当社取締役常務執行役員技術開発本部長兼営業本部長 (現任)	8,800株

*所有株式数については、2026年3月31日現在の株式数を記載しています。

2. その他の取締役の異動

(1) 新任取締役候補者（2026年6月26日就任予定）

氏名	(新)	(現)
辻 克浩	取締役執行役員	執行役員営業本部副本部長兼ナノプロセス営業部長
藤田 雅之	社外取締役	レーザー技術総合研究所副所長 大阪大学レーザー科学研究所招へい教授

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
つじ かつひろ 辻 克浩 (1963年9月19日)	1987年4月 当社入社 2005年5月 当社半導体事業本部半導体営業課長 2013年7月 当社営業部ナノプロセスグループ長 2018年7月 当社営業本部ナノプロセス営業部長 2023年6月 当社執行役員営業本部ナノプロセス営業部長 2024年6月 当社執行役員営業本部副本部長兼ナノプロセス営業部長（現任）

氏名 (生年月日)	略歴
ふじた まさゆき 藤田 雅之 (1961年3月30日)	1992年7月 アルバータ大学研究員 1992年12月 財団法人レーザー技術総合研究所研究員 1996年5月 レーザー技術総合研究所副主任研究員 2006年4月 光産業創成大学院大学客員教授 2008年4月 大阪大学レーザーエネルギー学研究センター（現レーザー科学研究所） 招へい教授（現任） 2009年4月 レーザー技術総合研究所主席研究員 2020年6月 レーザー学会監事（現任） 2024年11月 レーザー技術総合研究所副所長（現任）

(3) 退任予定取締役（2026年6月26日付）

氏名	役職
山下 健治	社外取締役

以上